

Home



Search Contact Eapañol · Françaia

Home > Activities & Services > PatentScope > Patent Search



(WO/1996/021473) DEVICE AND METHODS FOR PLASMA STER

About Patents Patent Search Content Terms & Conditions Glossarv Other Collections **PCT Resources PCT Electronic Filing** Patent & Technical Information **Statistics** Law of Patents Meetings E-mail Updates Contact

Related Links

International Patent Classification

Natural Language IPC

Search Standards & Documentation

[Printable version]

Biblio. Data Description Claims National Phase Notices Docu Latest published bibliographic data			
Publication Date:	10.07.1330	international Fitting Date.	ZU. I

Int. Class.8: A61L 2/14, A61L 11/00.

GRAVES, Clinton, G. GRAVES, Clinton, G., II. Applicant: GRAVES, Clinton, G. GRAVES, Clinton, G., II. Inventor:

Priority Data: 08/365,666 29.12.1994 US

(EN) DEVICE AND METHODS FOR PLASMA STERILIZATION (FR) DISPOSITIF ET PROCEDES DE STERILISATION PAR PLASMA

Abstract: (EN) The invention provides methods and apparatus for sterilizing article

exemplary method, at least one article is placed into a chamber and a va chamber. After the pressure within the chamber is sufficiently reduced, v the chamber and electromagnetic radiation energy is applied to produce preferably aspect, the chamber is allowed to reach a static condition bef introduced. In this way, the water vapor is able to equally distribute itself chamber so that an equally distributed plasma can be produced upon ar electromagnetic radiation energy.

(FR) L'invention concerne des procédés et un appareil permettant de ste procédé donné à titre d'exemple, on place un article dans une chambre, ci. Lorsque la pression dans ladite chambre est suffisamment réduite, or et on applique une énergie rayonnante électromagnétique pour produire particulier préféré, on laisse la chambre atteindre un état statique avant Ainsi, la vapeur d'eau peut se répartir de façon régulière dans tout le vol qu'un plasma régulièrement réparti puisse être produit lors de l'application électromagnétique.

Designated States:

Title:

AM, AT, AU, AZ, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI KP, KR, KZ, LK, LR, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, F

SI, SK, TJ, TM, TT, UA, UG, US, UZ, VN, KE, LS, MW, SD, SZ, UG, AT GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN,

Terms of use

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11)特許出願公表番号

特表平11-501530

(43)公表日 平成11年(1999)2月9日

(51) Int.CL*

識別記号

A 6 1 L 2/14

FI A61L 2/14

予備審查請求 有 (全 24 頁)

(21) 出願番号

特職平8-521703

(86) (22)出算日

平成7年(1995)12月28日

(85) 翻訳文提出日

平成9年(1997)6月25日

(86)国際出願番号

PCT/US95/17071

(87)国際公開番号

WO96/21473

(87)国際公開日

平成8年(1996)7月18日

(31)優先権主張番号

08/365, 666

(32) 優先日

1994年12月29日

(33)優先権主張国

米国(US)

(71)出願人 グレーヴズ, クリントン・ジイ

アメリカ合衆国・94566・カリフォルニア

州・ダンヴィル・ヘザー プレイス・241

(71)出題人 グレーヴズ、クリントン・ジー・ザ セカ

ンド

アメリカ合衆国・94566・カリフォルニア

州・ダンヴィル・ヘザー プレイス・241

(72) 発明者 グレーヴズ, クリントン・ジイ

アメリカ合衆国・94566・カリフォルニア

州・ダンヴィル・ヘザー プレイス・241

(74)代理人 弁理士 山川 政樹 (外5名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 プラズマ殺菌用装置と方法

(57)【要約】

本発明は物品を殺菌する方法と装置を提供する。典型的 な一方法によれば、少なくとも一個の物品をチャンパの 内部に入れ、チャンパに減圧をかける。チャンパ内の圧 力が充分降下してからチャンパに水蒸気を導入し、電磁 線エネルギーを印加しプラズマを発生させる。 一つの特 に好ましい態様において、チャンパは水蒸気が導入され る以前に静的条件に建することができる。このようにし て、水蒸気はチャンパのポリューム全体にわたり均一に 分布するすることができるため、電磁線エネルギーを印 加すると直ちに均一に分布したプラズマを発生させるこ とができる。

